JAPAN PATENT OFFICE

07.11.03

REC'D 27 NOV 2003

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年11月15日

出 Application Number:

特願2002-331594

[ST. 10/C]:

[JP2002-331594]

Applicant(s):

和光純薬工業株式会社

PRIORITY

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 7月23日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】

特許願

【整理番号】

F-1522

【あて先】

特許庁長官殿

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業株式会社

化成品研究所内

【氏名】

伊藤 伸浩

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業株式会社

化成品研究所内

【氏名】

前沢 典明

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業株式会社

化成品研究所内

【氏名】

無藤 和重

【発明者】

【住所又は居所】

岐阜県岐阜市三田洞東3-22-5

【氏名】

廣田 耕作

【発明者】

【住所又は居所】 岐阜県岐阜市光栄町2丁目23番地

【氏名】

佐治木 弘尚

【特許出願人】

【識別番号】 000252300

【氏名又は名称】 和光純薬工業株式会社

【代表者】

池添 太

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

006035

【納付金額】

21,000円

ページ: 2/E

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

複素環の重水素化方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】重水素化された溶媒中、活性化された、パラジウム触媒、白金触媒、ロジウム触媒、ルテニウム触媒、ニッケル触媒及びコバルト触媒より選ばれる触媒の存在下、複素環を有する化合物を密封還流下に置くことを特徴とする、複素環の重水素化方法。

【請求項2】活性化された、パラジウム触媒、白金触媒、ロジウム触媒、ルテニウム触媒、ニッケル触媒及びコバルト触媒より選ばれる触媒が、重水素化の反応系内に存在させた水素ガス又は重水素ガスで活性化されたものである請求項1に記載の重水素化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、活性化された触媒を用いて行われる複素環の重水素化方法に関する

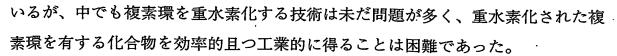
[0002]

【従来の技術】

重水素化(ジュウテリウム化及びトリチウム化)された化合物は、種々の目的に有用であるとされている。例えば、ジュウテリウム化された化合物は、反応機構及び物質代謝などの解明に非常に有用であり、標識化合物として広く利用されており、また、該化合物は、その同位体効果によって化合物自体の安定性や性質が変化することから、医薬品、農薬品、有機EL材料等として有用であるとされている。また、トリチウム化された化合物は、医薬品等の吸収、分布、血中濃度、排泄、代謝等を動物実験等で調査する際の標識化合物として有用であるとされている。そのため、近年、これらの分野に於いても重水素化(ジュウテリウム化及びトリチウム化)された化合物に関する研究が盛んに行われている。

[0003]

従来、このような重水素化された化合物を得るために様々な方法が用いられて



[0004]

従来の技術としては、例えば、重水、重塩酸及びメルカプト酢酸を用いて複素環を有する化合物を重水素化する方法(Tetrahedron Letters 43 (2002) 2389-2392)、超臨界重水及び重水素化アニオンを使用し、超臨界条件下で複素環を有する化合物を重水素化する方法(Chemical Society Reviews, 1997, volume26 401-406)、予め水素ガスで還元したパラジウム触媒を用い、100℃で複素環を有する化合物を重水素化する方法(Chem. Commun., 2001, 367-368)等が挙げられる。

[0005]

しかしながら、反応系に酸を添加する方法では、酸性条件下で分解するような 複素環を有する化合物の重水素化は不可能であり、たとえ酸性条件下で分解しな い化合物を基質として使用した場合でも、反応液の液性が中性ではないため、該 方法によって重水素化された化合物を単離するためには、煩雑な精製操作が必要 になるという問題点を有している。

[0006]

また、超臨界重水を用いる方法では、超臨界水の反応性が非常に高いことから 反応基質となる化合物が分解され易く、反応自体も超臨界条件という過酷な条件 下で行う必要があるという問題点を有している。

[0007]

更に、予め水素ガスにより還元されたパラジウム触媒及び重水を用い、100 ℃で重水素化反応を行う方法では、水素ガスにより還元したパラジウム触媒は重 水素化反応に使用する前に繰り返し凍結脱気(freeze-pump)するという煩雑な 操作が必要であった。

[0008]

上記した如き状況から、置換基の有無や種類に拘わらず、効率的且つ工業的に 複素環を有する化合物を重水素化する方法の開発が望まれている。

[0009]

【非特許文献1】Tetrahedron Letters 43 (2002) 2389-2392

【非特許文献 2】 Chemical Society Reviews, 1997, volume26 401-406

【非特許文献 3 】 Chem. Commun., 2001, 367-368

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記した如き状況に鑑み為されたもので、効率的且つ工業的に複素環を有する化合物を重水素化する方法を提供することを課題とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】

本発明は、重水素化された溶媒中、活性化された、パラジウム触媒、白金触媒、ロジウム触媒、ルテニウム触媒、ニッケル触媒及びコバルト触媒より選ばれる触媒の存在下、複素環を有する化合物を密封還流下に置くことを特徴とする、複素環の重水素化方法の発明である。

[0012]

本発明に於いて、重水素とはジュウテリウム(D)又はトリチウム(T)のことを意味し、重水素化とはジュウテリウム化及びトリチウム化のことを意味する

[0013]

本発明の重水素化方法に於いて重水素化される複素環を有する化合物としては、ヘテロ原子が1個以上、好ましくは1~3個含む複素環を有し、且つ該複素環上に水素原子が1つ以上存在しているものが挙げられる。

[0014]

・複素環が有するヘテロ原子としては、通常、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等が挙げられ、中でも窒素原子が好ましい。

[0015]

上記した如き複素環としては、芳香族性を有していてもよい通常3~20員、好ましくは3~14員、より好ましくは5~10員の単環式複素環又は多環式複素環が挙げられ、多環式複素環の場合には、鎖状、分枝状或いは環状に環が縮合して、それらが平面構造をとっていても或いは立体構造をとっていてもよい。

[0016]

また、該複素環は、通常 $1\sim5$ 個、好ましくは $1\sim2$ 個、より好ましくは1個の置換基を有していてもよい。

[0017]

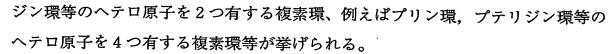
単環式複素環としては、例えばオキシラン環、アジリジン環等のヘテロ原子1 つを有する3 員複素環、例えばフラン環,チオフェン環,ピロール環,2H-ピロール環,ピロリン環,2-ピロリン環,ピロリジン環等のヘテロ原子を1つ有する5 員複素環、例えば1,3-ジオキソラン環,オキサゾール環,イソオキサゾール環,1,3-チアゾール環,インチアゾール環,インチアゾール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,インボール環,ピラゾリン環,2-イミダゾリン環,イミダゾリジン環,ピラゾール環,ピラゾリン環,ピラゾリン環,ピラゾリン環,チアジアゾール環,オキサジアゾール環等のヘテロ原子を3つ有する5 員複素環、例えばピラン環,オキサジアゾール環等のヘテロ原子を3つ有する6 員複素環、例えばチオピラン環,ピリダジン環,ピリミジン環,ピラジン環,ピペラジン環,モルホリン環等のヘテロ原子を2つ有する6 員複素環、1,2,4-トリアジン環等のヘテロ原子を3つ有する6 員複素環等が挙げられる。

[0018]

多環式複素環としては、2~3個の単環式複素環同士が縮合したもの或いは単環式複素環と例えばベンゼン環,ナフタレン環等の芳香族環1~2個が縮合して成る、二環系複素環、三環系複素環等が挙げられる。

[0019]

二環系複素環としては、例えばベンゾフラン環、イソベンゾフラン環、1-ベンゾチオフェン環、2-ベンゾチオフェン環、インドール環、3-インドール環、イソインドール環、インドール環、インドール環、2H-クロメン環、クロマン環、イソクロマン環、1H-2-ベンゾピラン環、キノリン環、イソキノリン環、4H-キノリジン環等のヘテロ原子を1つ有する複素環、例えばベンゾイミダゾール環、ベンゾチアゾール環、1H-インダゾール環、1,8-ナフチリジン環、キノキサリン環、キナゾリン環、キナゾリジス環、シンノリン環、フタラ



[0020]

三環系複素環としては、例えばカルバゾール環、4aH-カルバゾール環、キサンテン環、フェナントリジン環、アクリジン環等のヘテロ原子を1つ有する複素環、例えば β -カルボリン環、ペリミジン環、1,7-フェナントロリン環、1,10-フェナントロリン環、チアントレン環、フェノキサチイン環、フェノキサジン環、フェノキナジン環、フェノチアジン環、フェナジン環等のヘテロ原子を2つ有する複素環等が挙げられる。

[0.021]

上記した如き複素環が有していてもよい置換基としては、例えばハロゲン原子、ヒドロキシル基、メルカプト基、オキソ基、チオキソ基、カルボキシル基、スルカスノ基、スルフェノ基、ホスフィノ基、ホスフィノイル基、ホルミル基、アミノ基、シアノ基、ニトロ基等、例えば更に置換基を有していてもよい、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニル基、アルキルスルフィニル基、アリールスルカイノ基、アリールホスフィノ基、アリールホスフィノイル基、アリールホスフィノイル基、アリールホスフィノイル基、アリールホスフィノイル基、アリールホスフィノイル基、アリールホスフィノイル基、アリールボニル基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキシスルホニル基、アリールオキシスルホニル基、アリールオキシスルホニル基、アシル基、アシルオキシ基等が挙げられる。

[0022]

上記アルキル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、通常炭素数 $1 \sim 20$ 、好ましくは $1 \sim 15$ 、より好ましくは $1 \sim 10$ 、更に好ましくは $1 \sim 6$ のものが挙げられ、具体的には、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、sec-ペンチル基、tert-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペプチル

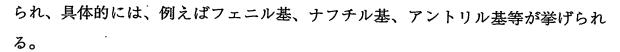
基、sec-ヘプチル基、n-オクチル基、イソオクチル基、sec-オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、n-トリデシル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、n-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、n-ノナデシル基、n-イコシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロデシル基、シクロドデシル基、シクロウンデシル基、シクロトリデシル基、シクロテトラデシル基、シクロペンタデシル基、シクロヘキサデシル基、シクロヘプタデシル基、シクロオクタデシル基、シクロノナデシル基、シクロイコシル基等が挙げられる。

[0023]

アルケニル基としては、直鎖状、分枝状、或いは環状でもよく、上記アルキル 基のうち炭素数が2以上のものの鎖中に炭素-炭素二重結合が1つ以上含まれて いる、通常炭素数2~20、好ましくは2~10、より好ましくは2~6のもの が挙げられ、具体的には、例えばビニル基、アリル基、1-プロペニル基、イソプ ロペニル基、3-ブテニル基、2-ブテニル基、1-ブテニル基、1,3-ブタジエニル基 、4-ペンテニル基、3-ペンテニル基、2-ペンテニル基、1-ペンテニル基、1,3-ペ ンタジエニル基、2,4-ペンタジエニル基、1,1-ジメチル-2-プロペニル基、1-エ チル-2-プロペニル基、1,2-ジメチル-1-プロペニル基、1-メチル-1-ブテニル基 、5-ヘキセニル基、4-ヘキセニル基、2-ヘキセニル基、1-ヘキセニル基、1-メチ ル-1-ヘキセニル基、2-メチル-2-ヘキセニル基、3-メチル-1,3-ヘキサジエニル 基、1-ヘプテニル基、2-オクテニル基、3-ノネニル基、4-デセニル基、1-ドデセ ニル基、1-テトラデセニル基、1-ヘキサデセニル基、1-オクタデセニル基、1-イ コセニル基、1-シクロプロペニル基、2-シクロペンテニル基、2,4-シクロペンタ ジエニル基、1-シクロヘキセニル基、2-シクロヘキセニル基、3-シクロヘキセニ ル基、2-シクロヘプテニル基、2-シクロノネニル基、3-シクロデセニル基、2-シ クロトリデセニル基、1-シクロヘキサデセニル基、1-シクロオクタデセニル基、 1-シクロイコセニル基等が挙げられる。

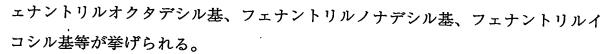
[0024]

アリール基としては、通常炭素数6~14、好ましくは6~10のものが挙げ



[0025]

アラルキル基としては、直鎖状、分枝状、或いは環状でもよく、上記アルキル 基に上記アリール基が置換した通常炭素数7~34、好ましくは7~20、より 好ましくは7~15のものが挙げられ、具体的には、例えばベンジル基、フェニ ルエチル基、フェニルプロピル基、フェニルブチル基、フェニルペンチル基、フ ェニルヘキシル基、フェニルヘプチル基、フェニルオクチル基、フェニルノニル 基、フェニルデシル基、フェニルドデシル基、フェニルウンデシル基、フェニル トリデシル基、フェニルテトラデシル基、フェニルペンタデシル基、フェニルへ キサデシル基、フェニルヘプタデシル基、フェニルオクタデシル基、フェニルノ ナデシル基、フェニルイコシル基、ナフチルエチル基、ナフチルプロピル基、ナ フチルブチル基、ナフチルペンチル基、ナフチルヘキシル基、ナフチルヘプチル 基、ナフチルオクチル基、ナフチルノニル基、ナフチルデシル基、ナフチルドデ シル基、ナフチルウンデシル基、ナフチルトリデシル基、ナフチルテトラデシル 基、ナフチルペンタデシル基、ナフチルヘキサデシル基、ナフチルヘプタデシル 基、ナフチルオクタデシル基、ナフチルノナデシル基、ナフチルイコシル基、ア ントリルエチル基、アントリルプロピル基、アントリルブチル基、アントリルペ ンチル基、アントリルヘキシル基、アントリルヘプチル基、アントリルオクチル 基、アントリルノニル基、アントリルデシル基、アントリルドデシル基、アント リルウンデシル基、アントリルトリデシル基、アントリルテトラデシル基、アン トリルペンタデシル基、アントリルヘキサデシル基、アントリルヘプタデシル基 、アントリルオクタデシル基、アントリルノナデシル基、アントリルイコシル基 、フェナントリルエチル基、フェナントリルプロピル基、フェナントリルブチル 基、フェナントリルペンチル基、フェナントリルヘキシル基、フェナントリルヘ プチル基、フェナントリルオクチル基、フェナントリルノニル基、フェナントリ ルデシル基、フェナントリルドデシル基、フェナントリルウンデシル基、フェナ ントリルトリデシル基、フェナントリルテトラデシル基、フェナントリルペンタ デシル基、フェナントリルヘキサデシル基、フェナントリルヘプタデシル基、フ



[0026]

アルコキシ基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、通常炭素数1~20、好ましくは1~15、より好ましくは1~10、更に好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、イソプロピルオキシ基、ブトキシ基、イソブチルオキシ基、sec-ブチルオキシ基、tert-ブチルオキシ基、ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、イソヘキシルオキシ基、tert-ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、ヘキサデシルオキシ基、ヘプタデシルオキシ基、ノナデシルオキシ基、イコシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、シクロオクチルオキシ基、シクロデシルオキシ基、シクロオクチルオキシ基、シクロデシルオキシ基、シクロアジルオキシ基等が挙げられる

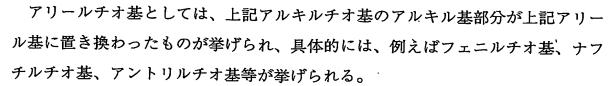
[0027]

アリールオキシ基としては、通常炭素数 $6\sim14$ 、好ましくは $6\sim10$ のものが挙げられ、具体的には、例えばフェノキシ基、ナフチルオキシ基、アントリルオキシ基等が挙げられる。

[0028]

アルキルチオ基としては、直鎖状、分枝状、或いは環状でもよく、上記アルコキシ基の酸素原子が硫黄原子に置き換わった、通常炭素数1~20、好ましくは1~15、より好ましくは1~10、更に好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、イソブチルチオ基、tert-ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、トリデシルチオ基、テトラデシルチオ基、ヘキサデシルチオ基、オクタデシルチオ基、イコシルチオ基、シクロヘキシルチオ基、シクロデシルチオ基、シクロヘプタデシルチオ基等が挙げられる。

[0029]



[0030]

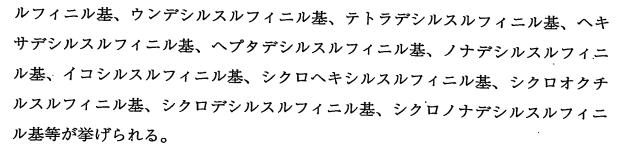
アルキルスルホニル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、通常炭素数1~20、好ましくは1~15、より好ましくは1~10、更に好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメチルスルホニル基、エチルスルホニル基、n-プロピルスルホニル基、イソプロピルスルホニル基、n-ブチルスルホニル基、イソブチルスルホニル基、オソプロピルスルホニル基、ペンチルスルホニル基、オオペンチルスルホニル基、ヘキシルスルホニル基、イソヘキシルスルホニル基、まオペンチルスルホニル基、ヘプチルスルホニル基、オクチルスルホニル基、ナトラデシルスルホニル基、ベキサデシルスルホニル基、・プタデシルスルホニル基、テトラデシルスルホニル基、・クキサデシルスルホニル基、・クロヘキシルスルホニル基、シクロオクチルスルホニル基、シクロデシルスルホニル基、シクロオクチルスルホニル基、シクロデシルスルホニル基、シクロオクチルスルホニル基、シクロデシルスルホニル基、シクロオクチルスルホニル基、シクロデシルスルホニル基、シクロオクチルスルホニル基、シクロデシルスルホニル基、シクロナデシルスルホニル基等が挙げられる。

[0031]

アリールスルホニル基としては、通常炭素数 $6\sim14$ 、好ましくは $6\sim10$ のものが挙げられ、フェニルスルホニル基、ナフチルスルホニル基、アントリルスルホニル基等が挙げられる。

[0032]

アルキルスルフィニル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、通常 炭素数1~20、好ましくは1~15、より好ましくは1~10、更に好ましく は1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメチルスルフィニル基、エチル スルフィニル基、n-プロピルスルフィニル基、イソプロピルスルフィニル基、n-ブチルスルフィニル基、イソブチルスルフィニル基、tert-ブチルスルフィニル 基、ペンチルスルフィニル基、ネオペンチルスルフィニル基、ヘキシルスルフィ ニル基、イソヘキシルスルフィニル基、tert-ヘキシルスルフィニル基、ヘプチ ルスルフィニル基、オクチルスルフィニル基、ノニルスルフィニル基、デシルス



[0033]

アリールスルフィニル基としては、上記アルキルスルフィニル基のアルキル基部分が上記アリール基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルスルフィニル基、ナフチルスルフィニル基、アントリルスルフィニル基等が挙げられる。

[0034]

アルキルホスフィノ基としては、ホスフィノ基の水素原子の1つ又は2つが独 立して上記した如きアルキル基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例 えばメチルホスフィノ基、エチルホスフィノ基、n-プロピルホスフィノ基、イソ プロピルホスフィノ基、n-ブチルホスフィノ基、イソブチルホスフィノ基、tert -ブチルホスフィノ基、ペンチルホスフィノ基、ヘキシルホスフィノ基、ヘプチ ルホスフィノ基、オクチルホスフィノ基、ノニルホスフィノ基、デシルホスフィ ノ基、ドデシルホスフィノ基、テトラデシルホスフィノ基、ペンタデシルホスフィ ィノ基、ヘキサデシルホスフィノ基、ヘプタデシルホスフィノ基、ノナデシルホ スフィノ基、イコシルホスフィノ基、シクロペンチルホスフィノ基、シクロヘキ シルホスフィノ基、シクロヘプチルホスフィノ基、ジメチルホスフィノ基、エチ ルメチルホスフィノ基、ジエチルホスフィノ基、メチルプロピルホスフィノ基、 ジプロピルホスフィノ基、エチルヘキシルホスフィノ基、ジブチルホスフィノ基 、ヘプチルメチルホスフィノ基、メチルオクチルホスフィノ基、デシルメチルホ スフィノ基、ドデシルエチルホスフィノ基、メチルペンタデシルホスフィノ基、 エチルオクタデシルホスフィノ基、シクロペンチルメチルホスフィノ基、シクロ ヘキシルメチルホスフィノ基、シクロヘキシルエチルホスフィノ基、シクロヘキ シルプロピルホスフィノ基、シクロヘキシルブチルホスフィノ基、ジシクロヘキ シルホスフィノ基等が挙げられる。

[0035]

アリールホスフィノ基としては、ホスフィノ基の水素原子の1つ又は2つが上記した如きアリール基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルホスフィノ基、ジフェニルホスフィノ基、ナフチルホスフィノ基、アントリルホスフィノ基等が挙げられる。

[0036]

アルキルホスフィノイル基としては、ホスフィノイル基の水素原子の1つ又は 2つが独立して上記した如きアルキル基に置き換わったものが挙げられ、具体的 には、例えばメチルホスフィノイル基、エチルホスフィノイル基、n-プロピルホ スフィノイル基、イソプロピルホスフィノイル基、n-ブチルホスフィノイル基、 イソブチルホスフィノイル基、tert-ブチルホスフィノイル基、ペンチルホスフ ィノイル基、ヘキシルホスフィノイル基、ヘプチルホスフィノイル基、オクチル ホスフィノイル基、ノニルホスフィノイル基、デシルホスフィノイル基、ドデシ ルホスフィノイル基、テトラデシルホスフィノイル基、ペンタデシルホスフィノ イル基、ヘキサデシルホスフィノイル基、ヘプタデシルホスフィノイル基、ノナ デシルホスフィノイル基、イコシルホスフィノイル基、シクロペンチルホスフィ ノイル基、シクロヘキシルホスフィノイル基、シクロヘプチルホスフィノイル基 、ジメチルホスフィノイル基、エチルメチルホスフィノイル基、ジエチルホスフ ィノイル基、メチルプロピルホスフィノイル基、ジプロピルホスフィノイル基、 エチルヘキシルホスフィノイル基、ジブチルホスフィノイル基、ヘプチルメチル ホスフィノイル基、メチルオクチルホスフィノイル基、デシルメチルホスフィノ イル基、ドデシルエチルホスフィノイル基、メチルペンタデシルホスフィノイル 基、エチルオクタデシルホスフィノイル基、シクロペンチルメチルホスフィノイ ル基、シクロヘキシルメチルホスフィノイル基、シクロヘキシルエチルホスフィ ノイル基、シクロヘキシルプロピルホスフィノイル基、シクロヘキシルブチルホ スフィノイル基、ジシクロヘキシルホスフィノイル基等が挙げられる。

[0037]

アリールホスフィノイル基としては、ホスフィノイル基の水素原子の1つ又は

2つが上記した如きアリール基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例 えばフェニルホスフィノイル基、ジフェニルホスフィノイル基、ナフチルホスフィノイル基、アントリルホスフィノイル基等が挙げられる。

[0038]

アルキルアミノ基としては、アミノ基の水素原子の1つ又は2つが夫々独立し て上記した如きアルキル基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えば メチルアミノ基、エチルアミノ基、n-プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基 、n-ブチルアミノ基、イソブチルアミノ基、tert-ブチルアミノ基、ペンチルア ミノ基、ヘキシルアミノ基、ヘプチルアミノ基、オクチルアミノ基、ノニルアミ ノ基、デシルアミノ基、ドデシルアミノ基、テトラデシルアミノ基、ペンタデシ ルアミノ基、ヘキサデシルアミノ基、ヘプタデシルアミノ基、ノナデシルアミノ 基、イコシルアミノ基、シクロペンチルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、シ クロヘプチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルメチルアミノ基、ジエチルア ミノ基、メチルプロピルアミノ基、ジプロピルアミノ基、エチルヘキシルアミノ 基、ジブチルアミノ基、ヘプチルメチルアミノ基、メチルオクチルアミノ基、デ シルメチルアミノ基、ドデシルエチルアミノ基、メチルペンタデシルアミノ基、 エチルオクタデシルアミノ基、シクロペンチルメチルアミノ基、シクロヘキシル メチルアミノ基、シクロヘキシルエチルアミノ基、シクロヘキシルプロピルアミ ノ基、シクロヘキシルブチルアミノ基、ジシクロヘキシルアミノ基等が挙げられ る。

[0039]

アリールアミノ基としては、アミノ基の水素原子の1つ又は2つが上記した如きアリール基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ナフチルアミノ基、アントリルアミノ基等が挙げられる。

[0040]

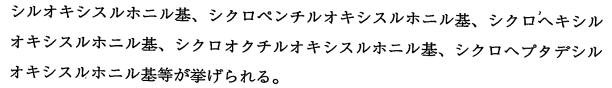
アルコキシカルボニル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、上記 アルコキシ基の酸素原子に更にカルボニル基が結合した、通常炭素数2~21、 好ましくは2~15、より好ましくは2~10、更に好ましくは2~6のものが 挙げられ、具体的には、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-プロピルオキシカルボニル基、n-ブトキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、sec-ペンチルオキシカルボニル基、ネオペンチルオキシカルボニル基、ヘキシルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基、ヘプチルオキシカルボニル基、シクロヘプチルオキシカルボニル基、オクチルオキシカルボニル基、ノニルオキシカルボニル基、デシルオキシカルボニル基、シクロデシルオキシカルボニル基、ウンデシルオキシカルボニル基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基、ノナデシルオキシカルボニル基、イコシルオキシカルボニル基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基等が挙げられる。

[0041]

アリールオキシカルボニル基としては、通常炭素数 7~15、好ましくは 7~11のものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルオキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基、アントリルオキシカルボニル基等が挙げられる。

[0042]

アルコキシスルホニル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、上記アルコキシ基の酸素原子に更にスルホニル基が結合した、通常炭素数2~21、好ましくは2~15、より好ましくは2~10、更に好ましくは2~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメトキシスルホニル基、エトキシスルホニル基、n-プロピルオキシスルホニル基、n-ブトキシスルホニル基、tert-ブトキシスルホニル基、ペンチルオキシスルホニル基、sec-ペンチルオキシスルホニル基、ネオペンチルオキシスルホニル基、ヘキシルオキシスルホニル基、シクロヘキシルオキシスルホニル基、ヘプチルオキシスルホニル基、シクロヘプチルオキシスルホニル基、オクチルオキシスルホニル基、ノニルオキシスルホニル基、デシルオキシスルホニル基、シクロデシルオキシスルホニル基、ウンデシルオキシスルホニル基、シクロヘプタデシルオキシスルホニル基、ハプタデシルオキシスルホニル基、シクロヘプタデシルオキシスルホニル基、ノナデシルオキシスルホニル基、イコ



[0043]

アリールオキシスルホニル基としては、通常炭素数 7~15、好ましくは 7~11のものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルオキシスルホニル基、ナフチルオキシスルホニル基、アントリルオキシスルホニル基等が挙げられる。

[0044]

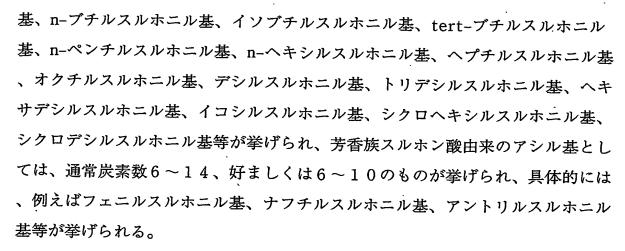
アシル基としては、カルボン酸由来或いはスルホン酸由来のものが挙げられ、 カルボン酸由来のアシル基としては、脂肪族カルボン酸由来及び芳香族カルボン 酸由来のものが挙げられ、スルホン酸由来のアシル基としては、脂肪族スルホン 酸由来及び芳香族カルボン酸由来のものが挙げられる。

[0045]

脂肪族カルボン酸由来のアシル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、また更に鎖中に二重結合を有していてもよく、通常炭素数2~20、好ましくは炭素数2~15、より好ましくは2~10、更に好ましくは2~6のものが挙げられ、具体的には、例えばアセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基、ヘキサノイル基、ヘプタノイル基、オクタノイル基、デカノイル基、ラウロイル基、ミリストイル基、パルミトイル基、ステアロイル基、イコサノイル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、クロトノイル基、オレオイル基等が挙げられ、芳香族カルボン酸由来のアシル基としては、通常炭素数7~15、好ましくは7~11のものが挙げられ、具体的には、例えばベンゾイル基、ナフトイル基、アントイル基等が挙げられる。

[0046]

また、脂肪族スルホン酸由来のアシル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、通常炭素数1~20、好ましくは1~15、より好ましくは1~10、更に好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメチルスルホニル基、エチルスルホニル基、n-プロピルスルホニル基、イソプロピルスルホニル

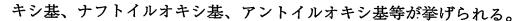


[0047]

アシルオキシ基としては、上記した如きカルボン酸由来のアシル基に-0-が結合したカルボン酸由来のアシルオキシ基及び上記した如きスルホン酸由来のアシル基に-0-が結合したスルホン酸由来のアシルオキシ基が挙げられる。カルボン酸由来のアシルオキシ基としては、脂肪族カルボン酸由来及び芳香族カルボン酸由来のアシルオキシ基が挙げられ、スルホン酸由来のアシルオキシ基としては、脂肪族スルホン酸由来及び芳香族スルホン酸由来のアシルオキシ基が挙げられる。

[0048]

脂肪族カルボン酸由来のアシルオキシ基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、また更に鎖中に二重結合を有していてもよく、通常炭素数2~20、好ましくは2~15、より好ましくは2~10、更に好ましくは2~6のものが挙げられ、具体的には、例えばアセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、イソブチリルオキシ基、バレリルオキシ基、イソバレリルオキシ基、よりタノイルオキシ基、ペキサノイルオキシ基、ヘプタノイルオキシ基、オクタノイルオキシ基、デカノイルオキシ基、ラウロイルオキシ基、ミリストイルオキシ基、パルミトイルオキシ基、ステアロイルオキシ基、イコサノイルオキシ基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、クロトノイルオキシ基、オレオイルオキシ基、シクロヘキサノイルオキシ基、シクロデカノイルオキシ基等が挙げられ、芳香族カルボン酸由来のアシルオキシ基としては、通常炭素数7~15、好ましくは7~11のものが挙げられ、具体的には、例えばベンゾイルオ



[0049]

また、脂肪族スルホン酸由来のアシルオキシ基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、通常炭素数1~20、好ましくは1~15、より好ましくは1~10、更に好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメチルスルホニルオキシ基、エチルスルホニルオキシ基、n-プロピルスルホニルオキシ基、イソプロピルスルホニルオキシ基、n-プチルスルホニルオキシ基、イソプチルスルホニルオキシ基、tert-プチルスルホニルオキシ基、n-ペンチルスルホニルオキシ基、オクチルスルホニルオキシ基、デシルスルホニルオキシ基、トリデシルスルホニルオキシ基、オクチルスルホニルオキシ基、デシルスルホニルオキシ基、トリデシルスルホニルオキシ基、シクロペンチルスルホニルオキシ基、シクロペキシルスルホニルオキシ基等が挙げられ、芳香族スルホン酸由来のアシルオキシ基としては、通常炭素数6~14、好ましくは6~10のものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルスルホニルオキシ基、ナフチルスルホニルオキシ基、アントリルスルホニルオキシ基等が挙げられる。

[0050]

ハロゲン原子としては、例えば塩素原子、臭素原子、フッ素原子、ヨウ素原子 等が挙げられ、中でも塩素が好ましい。

[0051]

また、カルボキシル基、スルホ基、スルフィノ基、スルフェノ基、ホスフィノ 基及びホスフィノイル基としては、それらの基が有する水素原子が、例えばナト リウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属原子に置換されたものも含む。

[0052]

上記した如き、複素環が有する置換基の中でも、例えばアルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、シアノ基等の酸性条件で分解され易い置換基を有する化合物を本発明の方法によって重水素化すれば、これら置換基が分解されることはない。

[0053]

置換基を有していてもよい複素環の置換基である、上記アルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、アルキルスルフィニル基、アリールスルフィール基、アリールホスフィノ基、アリールホスフィノオル基、アリールホスフィノイル基、アルキルアミノ基、アルールアミノ基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキシスルホニル基、アリールオキシスルホニル基、アシル基及びアシルオキシ基が有していてもよい置換基としては、例えばアルキル基、アルキルアミノ基、アルキニル基、アリール基、水酸基、アルコキシ基、アミノ基、アルキルアミノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、ホルミル基、アシル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、アルキルカルバモイル基等が挙げられ、それらは芳香環の置換基に通常1~6個、好ましくは1~4個、より好ましくは1~2個存在していてもよい。

[005.4]

複素環が有していてもよい置換基の置換基であるアルキル基、アルケニル基、 アリール基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アルキルチオ基、アシル基、カ ルボキシル基及びアルコキシカルボニル基は、前記複素環が有する置換基と同様 のものが挙げられる。

[0055]

複素環が有する置換基の置換基であるアルキニル基としては、直鎖状、分枝状、或いは環状でもよく、上記アルキル基のうち炭素数が 2 以上のものの鎖中に炭素一炭素三重結合が 1 つ以上含まれている、通常炭素数 $2 \sim 2$ 0、好ましくは $2 \sim 1$ 0、より好ましくは $2 \sim 6$ のものが挙げられ、具体的には、例えばエテニル基、2-プロピニル基、2-ペンチニル基、2-ノニル-3-ブチニル基、シクロヘキシル-3-イニル、4-オクチニル基、1-メチルデシル-5-イニル基等が挙げられる。

[0056]

複素環が有する置換基の置換基であるアルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基の水素原子の1つ又は2つが独立して上記した如きアルキル基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばメチルカルバモイル基、エチルカ

ルバモイル基、n-プロピルカルバモイル基、イソプロピルカルバモイル基、n-ブ チルカルバモイル基、イソプチルカルバモイル基、tert-ブチルカルバモイル基 、ペンチルカルバモイル基、ヘキシルカルバモイル基、ヘプチルカルバモイル基 、オクチルカルバモイル基、ノニルカルバモイル基、デシルカルバモイル基、ド デシルカルバモイル基、テトラデシルカルバモイル基、ペンタデシルカルバモイ ル基、ヘキサデシルカルバモイル基、ヘプタデシルカルバモイル基、ノナデシル カルバモイル基、イコシルカルバモイル基、シクロペンチルカルバモイル基、シ クロヘキシルカルバモイル基、シクロヘプチルカルバモイル基、ジメチルカルバ モイル基、エチルメチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、メチルプロ ピルカルバモイル基、ジプロピルカルバモイル基、エチルヘキシルカルバモイル 基、ジブチルカルバモイル基、ヘプチルメチルカルバモイル基、メチルオクチル カルバモイル基、デシルメチルカルバモイル基、ドデシルエチルカルバモイル基 、メチルペンタデシルカルバモイル基、エチルオクタデシルカルバモイル基、シ クロペンチルメチルカルバモイル基、シクロヘキシルメチルカルバモイル基、シ クロヘキシルエチル基、シクロヘキシルプロピル基、シクロヘキシルブチルカル バモイル基、ジシクロヘキシルカルバモイル基等が挙げられる。

[0057]

本発明の重水素化方法に係る複素環を有する化合物としては、上記した如き、 置換基を有していてもよい複素環そのもの、或いは該複素環に、例えば糖鎖をは じめ種々の化合物或いはポリマー等が結合してなるものも含まれ、後者の具体例 としては、例えばアデノシン、デオキシアデノシン、グアノシン、チミジン、ウ リジン、イノシン、デオキシグアノシン、デオキシチミジン、デオキシウリジン 等のヌクレオシド、例えばトリプトファン等のアミノ酸等が挙げられる。

[0058]

本発明の重水素化方法に於いて、複素環を重水素化する重水素源として使用される重水素化された溶媒としては、重水素がジュウテリウムである場合には、例えば、重水(D_2O)、例えば重メタノール、重エタノール、重イソプロパノール、重ブタノール、重tert-ブタノール、重ペンタノール、重ヘキサノール、重ヘプタノール、重オクタノール、重ノナノール、重デカノール、重ウンデカノー

ル、重ドデカノール等の重アルコール類、例えば重ギ酸、重酢酸、重プロピオン酸、重酪酸、重イソ酪酸、重吉草酸、重イソ吉草酸、重ピバル酸等の重カルボン酸類、例えば重アセトン、重メチルエチルケトン、重メチルイソブチルケトン、重ジエチルケトン、重ジプロピルケトン、重ジイソプロピルケトン、重ジブチルケトン等の重ケトン類、重ジメチルスルホキシド等の有機溶媒等が挙げられ、中でも重水、重アルコール類が好ましく、重水、重メタノールがより好ましいものとして挙げられ、また、環境面や作業性を考慮すれば重水が特に好ましいものとして挙げられ、重水素がトリチウムの場合には、例えば重水(T2〇)等が挙げられる。

[0059]

重水素化された溶媒は、分子中の一つ以上の水素原子が重水素化されているものであればよく、例えば重アルコール類ではヒドロキシル基の水素原子、重カルボン酸類ではカルボキシル基の水素原子が重水素化されていれば本発明の重水素化方法に使用し得るが、分子中の水素原子全てが重水素化されたものが特に好ましい。

[0060]

重水素化された溶媒の使用量は、多い程本発明の重水素化が進みやすくなるが、経済的な面を考慮すると、反応基質である複素環を有する化合物の重水素化可能な水素原子に対して、該溶媒中の重水素原子が、下限が通常等モル以上、10倍モル、20倍モル、30倍モル、40倍モル、上限が通常250倍モル、好ましくは150倍モル程度含まれる量である。

[0061]

また、本発明の重水素化方法の基質である複素環を有する化合物が、固体であって重水素化された溶媒に溶解し難い場合は、必要に応じて反応溶媒を重水素化された溶媒と共に用いてもよい。

[0062]

必要に応じて用いられる反応溶媒の具体例としては、例えばジメチルエーテル、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、エチルメチルエーテル、tert-プチルメチルエーテル、1,2-ジメトキシエタン、オキシラン、1,4-ジオキサン、 ジヒドロピラン、テトラヒドロフラン等のエーテル類、例えばヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類等の重水素ガスにより重水素化されない有機溶媒、例えば水、例えばメタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、tert-ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノール、ノナノール、デカノール、ウンデカノール、ドデカノール等のアルコール類、例えばギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、イソ吉草酸、ピバル酸等のカルボン酸類、例えばアセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ジエチルケトン、ジプロピルケトン、ジイソプロピルケトン、ジブチルケトン等のケトン類、例えばジメチルスルホキシド等の重水素ガスにより重水素化されても本発明の重水素源として使用し得る有機溶媒等が挙げられる。

[0063]

本発明に於ける、活性化された、パラジウム触媒、白金触媒、ロジウム触媒、ルテニウム触媒、ニッケル触媒及びコバルト触媒より選ばれる触媒(以下、活性化された触媒と略記することがある。)とは、所謂パラジウム触媒、白金触媒、ロジウム触媒、ルテニウム触媒、ニッケル触媒或いはコバルト触媒(「活性化されていない触媒」或いは単に「触媒」と略記することがある。)が水素ガス或いは重水素ガスと接触することにより活性化されたものをいう。

[0064]

本発明の重水素化方法においては、予め活性化させておいた触媒を使用して重水素化を行ってもよく、また、活性化されていない触媒を重水素化の反応系で水素ガス或いは重水素ガスと共存させ、触媒の活性化と反応基質の重水素化を同時に行ってもよい。

[0065]

触媒の活性化と反応基質の重水素化を同時に行う場合には、反応容器中の気体を水素ガス或いは重水素ガスで置換した後、反応容器を密封状態にして反応を行えばよい。即ち、触媒の活性化と反応基質の重水素化を同時に行う場合の触媒は、重水素化の反応系内に存在させた水素ガス又は重水素ガスで活性化されたものである。



上記の如く、本発明の重水素化方法では、反応容器が密封状態となっているため、反応系の温度を容易に上昇させることができ、重水素化を効率よく行うことが可能となる。

[0067]

また、触媒の活性化と反応基質の重水素化同時に行う場合では、予め触媒を活性化するという煩雑な工程を要さず、また、非特許文献3に記載されているような凍結脱気(freeze-pump)を繰り返すといった煩雑な操作も必要としない。

[0068]

更にまた、予め水素ガス或いは重水素ガスで活性化した触媒を密封状態の重水素化に用いる場合には、重水素化の反応系に水素ガス又は重水素ガスが存在しないので、一般的に水素ガス等で還元されやすい基質であっても、還元されることなく重水素化のみが進行するという利点を有する。

[0069]

本発明に於ける、活性化された触媒としては、上記した如きパラジウム触媒、 白金触媒、ロジウム触媒、ルテニウム触媒、ニッケル触媒及びコバルト触媒が挙 げられ、中でもパラジウム触媒、白金触媒、ロジウム触媒が好ましく、更にはパ ラジウム触媒及び白金触媒が好ましく、特にパラジウム触媒が好ましい。

[0070]

上記した如き触媒は、パラジウム、白金、ロジウム、ルテニウム、ニッケル又はコバルトの金属そのものでも、それら金属の酸化物、ハロゲン化物、酢酸塩でも、或いは配位子が配位しているものでもよく、また、それら金属、金属酸化物、ハロゲン化物、酢酸塩或いは金属錯体が種々の担体に担持されて成るものでもよい。

[0071]

本発明の重水素化方法に係る触媒のうち、配位子が配位していてもよい金属触媒の配位子としては、1,5-シクロオクタジエン(COD)、ジベンジリデンアセトン(DBA)、ビピリジン(BPY)、フェナントロリン(PHE)、ベンゾニトリル (PhCN)、イソシアニド (RNC)、トリエチルアルシン(As(Et)₃)、アセチルアセトナト(acac)

例えばジメチルフェニルホスフィン $(P(CH_3)_2Ph)$, ジフェニルホスフィノフェロセン (DPPF) , トリメチルホスフィン $(P(CH_3)_3)$, トリエチルホスフィン (PEt_3) , トリセナーブチルホスフィン (P^TBu_3) , トリシクロヘキシルホスフィン (PCy_3) , トリメトキシホスフィン $(P(OCH_3)_3)$, トリエトキシホスフィン $(P(OEt)_3)$, トリセナーブトキシホスフィン $(P(O^TBu)_3)$, トリフェニルホスフィン (PPh_3) , 1,2-ビス (S^TPT) にスクリンエタン(DPPE) , トリフェノキシホスフィン $(P(OPh)_3)$, O-トリルホスフィン $(P(O-tolyl)_3)$ 等の有機ホスフィン配位子等が挙げられる。

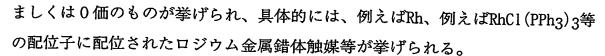
[0072]

[0073]

白金系の金属触媒としては、白金原子の原子価が通常 $0 \sim 4$ 価、好ましくは $0 \sim 2$ 価、より好ましくは 0 価のものが挙げられ、具体的には、例えばPt、例えばPtO2等の酸化白金触媒、例えばPtCl4、PtCl2、 K_2 PtCl4等のハロゲン化白金触媒、例えばPtCl2(cod)、PtCl2(dba)、PtCl2(PCy3)2、PtCl2(P(0Et)3)2、PtCl2(P(0tBu)3)2、PtCl2(bpy)、PtCl2(phe)、Pt(PPh3)4、Pt(cod)2、Pt(dba)2、Pt(bpy)2、Pt(phe)2等の配位子に配位された白金金属錯体触媒等が挙げられる。

[0074]

ロジウム系の金属触媒としては、ロジウム原子の原子価が通常0又は1価、好



[0075]

ルテニウム系の金属触媒としては、ルテニウム原子の原子価が通常 $0\sim2$ 価、好ましくは0価のものが挙げられ、具体的には、例えばRu、例えばRuCl $_2$ (PPh_3) $_3$ 等の配位子に配位されたルテニウム金属錯体触媒等が挙げられる。

[0076]

[0077]

コバルト系の金属触媒としては、コバルト原子の原子価が通常 0 又は 1 価、好ましくは 1 価のものが挙げられ、具体的には、例えば $Co(C_3H_5)$ $\{P(OCH_3)_3\}_3$ 等の配位子に配位されたコバルト金属錯体触媒等が挙げられる。

[0078]

上記した如き触媒が、担体に担持されたものである場合の担体としては、例えばカーボン、アルミナ、シリカゲル、ゼオライト、モレキュラーシーブス、イオン交換樹脂、ポリマー等が挙げられ、中でもカーボンが好ましい。

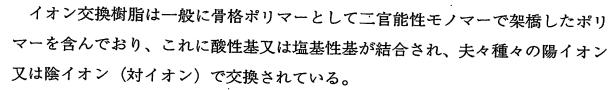
[0079]

担体として用いられるイオン交換樹脂としては、本発明の重水素化に悪影響を 及ぼさないものであればよく、例えば陽イオン交換樹脂、陰イオン交換樹脂が挙 げられる。

[0080]

陽イオン交換樹脂としては、例えば弱酸性陽イオン交換樹脂、強酸性陽イオン 交換樹脂が挙げられ、陰イオン交換樹脂としては、例えば弱塩基性陰イオン交換 樹脂、強塩基性陰イオン交換樹脂等が挙げられる。

[0081]



[0082]

弱酸性陽イオン交換樹脂の具体例としては、例えばジビニルベンゼンで架橋したアクリル酸エステル又はメタクリル酸エステルのポリマーを加水分解して得られるもの等が挙げられる。

[0083]

強酸性陽イオン交換樹脂の具体例としては、例えばスチレンージビニルベンゼンのコポリマーをスルホン化したものが挙げられる。

[0084]

強塩基性陰イオン交換樹脂としては、例えばスチレンージビニルベンゼンのコポリマーの芳香環にアミノ基が結合したものが挙げられる。

[0085]

塩基性陰イオン交換樹脂の塩基性の強さは、結合しているアミノ基が、第1級アミノ基、第2級アミノ基、第3級アミノ基、第4級アンモニウム塩になるに従って順に強くなる。

[0086]

また、市販のイオン交換樹脂も同様に使用可能である。

[0087]

担体として用いられるポリマーとしては、本発明の重水素化に悪影響を及ぼさないものであれば特に限定されないが、その様なポリマーの例として、例えば下記一般式[1]で示されるモノマーが重合或いは共重合して得られるもの等が挙げられる。

一般式「1]

[0089]

$$R^1$$
 $C = C < R^2$ [1]

[0090]

(式中、R¹は水素原子、低級アルキル基、カルボキシル基、カルボキシアルキル基、アルキルオキシカルボニル基、ヒドロキシアルキルオキシカルボニル基、シアノ基又はホルミル基を表し、R²は水素原子、低級アルキル基、カルボキシル基、アルキルオキシカルボニル基、ヒドロキシアルキルオキシカルボニル基、シアノ基又はハロゲン原子をし、R³は水素原子、低級アルキル基、ハロアルキル基、ヒドロキシル基、置換基を有していてもよいアリール基、脂肪族へテロ環基、芳香族へテロ環基、ハロゲン原子、アルキルオキシカルボニル基、ヒドロキシアルキルオキシカルボニル基、スルホ基、シアノ基、含シアノアルキル基、アシルオキシ基、カルボキシル基、カルボキシアルキル基、アルデヒド基、アミノ基、アミノアルキル基、カルバモイル基、Nーアルキルカルバモイル基、ヒドロキシアルキル基、また、R²とR³とが結合し、隣接する-C=C-と一緒になって脂肪族環を形成していてもよい。)

[0091]

一般式 [1] に於いて、 $R^{1}\sim R^{3}$ で示される低級アルキル基としては、直鎖状、分枝状、環状の何れにてもよく、例えば炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基が挙げられ、具体的にはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、tert-ブチル基、tert-ブチル基、tert-ブチル基、tert-ブチル基、tert- ルペンチル基、tert-ペンチル

[0092]

 R^1 及び R^2 で示されるカルボキシアルキル基としては、例えば上記した如き低級アルキル基の水素原子の一部がカルボキシル基に置換されたもの等が挙げられ、具体的には例えばカルボキシメチル基、カルボキシエチル基、カルボキシプロピル基、カルボキシブチル基、カルボキシペンチル基、カルボキシへキシル基等が挙げられる。

[0093]

 $R^{1} \sim R^{3}$ で示されるアルキルオキシカルボニル基としては、例えば炭素数 2

~11のものが好ましく、具体的には例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、ヘキシルオキシカルボニル基、ヘプチルオキシカルボニル基、2-エチルヘキシルオキシカルボニル基、オクチルオキシカルボニル基、ノニルオキシカルボニル基、デシルオキシカルボニル基等が挙げられる。

[0094]

 $R^{1} \sim R^{3}$ で示されるヒドロキシアルキルオキシカルボニル基としては、上記した如き炭素数 $2 \sim 11$ のアルキルオキシカルボニル基の水素原子の一部がヒドロキシル基に置換されたものが挙げられ、具体的には、例えばヒドロキシメチルオキシカルボニル基、ヒドロキシエチルオキシカルボニル基、ヒドロキシプロピルオキシカルボニル基、ヒドロキシブチルオキシカルボニル基、ヒドロキシペンチルオキシカルボニル基、ヒドロキシへンチルオキシカルボニル基、ヒドロキシへプチルオキシカルボニル基、ヒドロキシへプチルオキシカルボニル基、ヒドロキシカルボニル基、ヒドロキシカルボニル基、ヒドロキシカルボニル基、ヒドロキシカルボニル基、ヒドロキシのニルオキシカルボニル基、ヒドロキシデシルオキシカルボニル基等が挙げられる。

[0095]

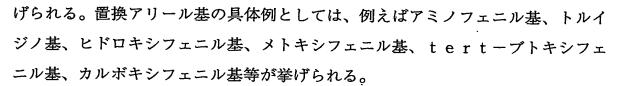
 R^2 及び R^3 で表されるハロゲン原子としては、例えばフッ素、塩素、臭素、 ヨウ素等が挙げられる。

[0096]

 R^3 で表されるハロアルキル基としては、例えば $R^1\sim R^3$ で表される上記低級アルキル基がハロゲン化(例えばフッ素化、塩素化、臭素化、ヨウ素化等)された、炭素数 $1\sim 6$ のものが挙げられ、具体的には、例えばクロロメチル基、ブロモメチル基、トリフルオロメチル基、2-クロロエチル基、3-クロロプロピル基、3-プロモプロピル基、3, 3-トリフルオロプロピル基、4-クロロブチル基、5-クロロペンチル基、6-クロロヘキシル基等が挙げられる。

[0097]

置換基を有していてもよいアリール基のアリール基としては、例えばフェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基等が挙げられ、また、該置換基としては、例えばアミノ基、ヒドロキシル基、低級アルコキシ基、カルボキシル基等が挙



[0098]

脂肪族へテロ環基としては、例えば5員環又は6員環であり、異性原子として 1~3個の例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を含んでいるも の等が好ましく、具体的には、例えばピロリジルー2ーオン基、ピペリジル基、 ピペリジノ基、ピペラジニル基、モルホリノ基等が挙げられる。

[0099]

芳香族へテロ環基としては、例えば5員環又は6員環であり、異性原子として1~3個の例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を含んでいるもの等が好ましく、具体的には、例えばピリジル基、イミダゾリル基、チアゾリル基、フラニル基、ピラニル基等が挙げられる。

[0100]

含シアノアルキル基としては、例えば上記した如き低級アルキル基の水素原子の一部がシアノ基に置換されたものが挙げられ、具体的には、例えばシアノメチル基、2-シアノエチル基、2-シアノプロピル基、3-シアノプロピル基、2-シアノブチル基、4-シアノブチル基、5-シアノペンチル基、6-シアノヘキシル基等が挙げられる。

[0101]

アシルオキシ基としては、例えば炭素数2~20のカルボン酸由来のものが挙げられ、具体的には、例えばアセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、ペンタノイルオキシ基、ノナノイルオキシ基、デカノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基等が挙げられる。

[0102]

アミノアルキル基としては、上記した如き低級アルキル基の水素原子の一部が アミノ基に置換されたものが挙げられ、具体的には、例えばアミノメチル基、ア ミノエチル基、アミノプロピル基、アミノブチル基、アミノペンチル基、アミノ ヘキシル基等が挙げられる。

[0103]

N-アルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基の水素原子の一部がアルキル基で置換されたものが挙げられ、具体的には、例えば<math>N-メチルカルバモイル基、N-エチルカルバモイル基、N-ロープロピルカルバモイル基、N-イソプロピルカルバモイル基、N-ローブチルカルバモイル基、N-ローブチルカルバモイル基等が挙げられる。

[0104]

ヒドロキシアルキル基としては、上記した如き低級アルキル基の水素原子の一部がヒドロキシル基に置換されたものが挙げられ、具体的には、例えばヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基、ヒドロキシブチル基、ヒドロキシペンチル基、ヒドロキシヘキシル基等が挙げられる。

[0105]

また、 R^2 と R^4 とが結合し、隣接する-C=C-と一緒になって脂肪族環を形成している場合の脂肪族環としては、例えば炭素数 $5\sim1$ 0の不飽和脂肪族環が挙げられ、環は単環でも多環でもよい。これら環の具体例としては、例えばノルボルネン環、シクロペンテン環、シクロヘキセン環、シクロオクテン環、シクロデセン環等が挙げられる。

[0106]

一般式 [1] で示されるモノマーの具体例としては、例えばエチレン,プロピレン,プチレン,イソブチレン等の炭素数2~20のエチレン性不飽和脂肪族炭化水素類、例えばスチレン,4ーメチルスチレン,4ーエチルスチレン,ジビニルベンゼン等の炭素数8~20のエチレン性不飽和芳香族炭化水素類、例えばギ酸ビニル,酢酸ビニル,プロピオン酸ビニル,酢酸イソプロペニル等の炭素数3~20のアルケニルエステル類、例えば塩化ビニル,塩化ビニリデン,フッ化ビニリデン,テトラフルオロエチレン等の炭素数2~20の含ハロゲンエチレン性不飽和化合物類、例えばアクリル酸,メタクリル酸,イタコン酸,マレイン酸,フマル酸,クロトン酸,ビニル酢酸,アリル酢酸,ビニル安息香酸等の炭素数3~20のエチレン性不飽和カルボン酸類(これら酸類は、例えばナトリウム,カリウム等のアルカリ金属塩やアンモニウム塩等、塩の形になっているものでもよ

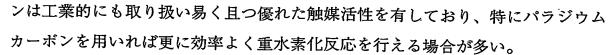
い。)、例えばメタクリル酸メチル,メタクリル酸エチル,メタクリル酸プロピ ル、メタクリル酸プチル、メタクリル酸2-エチルヘキシル、アクリル酸メチル , アクリル酸エチル, アクリル酸プロピル, アクリル酸ブチル, アクリル酸2-エチルヘキシル、メタクリル酸ラウリル、アクリル酸ステアリル、イタコン酸メ チル、イタコン酸エチル、マレイン酸メチル、マレイン酸エチル、フマル酸メチ ル、フマル酸エチル、クロトン酸メチル、クロトン酸エチル、3ーブテン酸メチ ル等のエチレン性不飽和カルボン酸エステル類、例えばアクリロニトリル、メタ クリロニトリル、シアン化アリル等の炭素数3~20の含シアノエチレン性不飽 和化合物類、例えばアクリルアミド,メタクリルアミド等の炭素数3~20のエ チレン性不飽和アミド化合物類、例えばアクロレイン、クロトンアルデヒド等の 炭素数3~20のエチレン性不飽和アルデヒド類、例えばビリルスルホン酸, 4 - ビニルベンゼンスルホン酸等の炭素数2~20のエチレン性不飽和スルホン酸 類(これら酸類は、例えばナトリウム、カリウム等のアルカリ金属塩等、塩の形 になっていているものでもよい。)、例えばビニルアミン,アリルアミン等の炭 素数2~20のエチレン性不飽和脂肪族アミン類、例えばビニルアニリン等の炭 素数8~20のエチレン性不飽和芳香族アミン類、例えばN-ビニルピロリドン , ビニルピペリジン等の炭素数 5 ~ 2 0 のエチレン性不飽和脂肪族ヘテロ環状ア ミン類、例えばアリルアルコール、クロチルアルコール等の3~20のエチレン 性不飽和アルコール類、例えば4-ビニルフェノール等の炭素数8~20のエチ レン性不飽和フェノール類等が挙げられる。

[0107]

上記した如きポリマー等を担体として使用する場合には、本発明の重水素化により担体自体が重水素化され難いものを使用することが望ましいが、それ自体重水素化され得る担体に担持された触媒も本発明の重水素化に用いることが出来る

[0108]

本発明の重水素化方法に於いては、上記した如き活性化された触媒の中でも、 パラジウムカーボン、水酸化パラジウムカーボン又は白金カーボンを使用するこ とが好ましく、更にその中でもパラジウムカーボン及び水酸化パラジウムカーボ



[0109]

活性化された触媒或いは活性化されていない触媒の使用量は、反応の基質として用いられる複素環を有する化合物に対して、通常、所謂触媒量、好ましくは、 $0.01\sim50$ w/w%、より好ましくは $0.01\sim20$ w/w%、更に好ましくは $0.1\sim20$ w/w%となる量である。

[0110]

活性化されていない触媒を本発明の反応に用いる場合であって、触媒を活性化させる為に反応系に水素ガスを存在させる場合の該水素ガスの使用量は、多すぎると重水素源となる重水素化された溶媒が水素化され本発明の重水素化反応に悪影響を及ぼす可能性もあるが、触媒の活性化に必要な程度の量より多少多い方が、触媒の活性化を効率的に行うことが出来、そのような水素ガスの量は、通常触媒に対して1~20000当量、好ましくは10~700当量となる量である。

[0111]

また、触媒を活性化させる為に反応系に重水素を存在させる場合の重水素の使用量は、触媒の活性化に必要な程度の量であればよく、その量は、通常触媒に対して1~20000当量、好ましくは10~700当量となる量であるが、反応系中で該重水素は重水素化された溶媒に接触しているため、該溶媒を更に重水素化させる効果もあり、使用量が多くても問題なく本発明の重水素化を行うことが出来る。

[0112]

本発明の重水素化方法は、通常、溶媒の沸点(常圧)より高い温度で還流状態になるように設定すればよく、そのような反応温度の下限は、順に好ましく、溶媒の沸点+3 \circ 0、+5 \circ 0、+2 \circ 0 \circ 0であり、上限は、順に好ましく、溶媒の沸点+1 \circ 0 \circ 0、+8 \circ 0 \circ 0、+6 \circ 0 \circ 0である。

[0113]

密封状態の反応容器内が上記した如き反応温度になるよう設定するには、加温 及び/又は加圧すればよく、それによって結果的に系内が加圧状態になっていれ ばよい。

[0114]

反応系を加圧するには、触媒を活性化するための水素ガスを用いて行えばよいが、例えば窒素ガス、アルゴンガス等の不活性ガスを更に用いて行ってもよい。

[0115]

本発明の重水素化の反応時間は、通常30分~100時間、好ましくは1~50時間、より好ましくは1~30時間、更に好ましくは3~30である。

[0116]

本発明の重水素化方法を、重水素源として重水を用い、活性化されていない触媒としてパラジウムカーボン (Pd10%) を用いた場合を例にとって説明する

[0117]

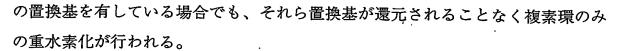
即ち、例えば複素環を有する化合物(基質)及びパラジウム触媒を、重水素化された溶媒に加え、反応系を密封し、系内を水素ガスで置換した後、油浴中約 $103\sim200$ ℃で約 $30分\sim100$ 時間撹拌反応させる。反応終了後、生成物が重水素化された溶媒に可溶な場合は、反応液を濾過して触媒を除き、濾液をそのまま1H-NMR、2H-NMR及0Massスペクトル測定して構造解析を行う。生成物が重水素化された溶媒に難溶な場合は、反応液からこれを単離してから1H-NMR、2H-NMR及0Massスペクトルを測定して構造解析を行う。

[0118]

生成物が重水素化された溶媒に難溶な場合に、反応液から生成物を単離するには、例えば生成物が溶解する有機溶媒等により反応液から生成物抽出し、更に濾過により触媒を除くといった公知の精製方法に従ってこれを行えばよい。

[0119]

また、活性化された触媒として予め活性化させておいた触媒を用い、且つ重水素源として重水素化された溶媒を用いて本発明の重水素化方法を行うことにより、複素環を有する化合物がハロゲン原子を置換基として有している場合でも、該ハロゲン原子は水素原子或いは重水素原子に置換されることなく、複素環のみの重水素化が行われ、また、複素環を有する化合物が例えばニトロ基、シアノ基等



[0120]

上記した如く、重水素化された溶媒中、活性化された触媒の存在下、複素環を有する化合物を密封還流下に置くという本発明の重水素化方法によれば、重水素化反応温度を、溶媒の沸点より高い温度に保つことが出来るため、複素環を有する化合物の複素環の水素原子を、非常に効率よく重水素化することが可能である

[0121]

[0122]

以下、実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらにより何等限定されるものではない。

尚、以下の実施例に於いて、単離収率とは、重水素化されたか否かに拘わらず、反応終了後に単離された化合物の収率であり、重水素化率とは、反応終了後に 単離された化合物に於ける水素原子の重水素化率である。以下の実施例では、単 離された化合物の、各位置の水素原子の重水素化率を示した。

[0123]

【実施例】

実施例1.

イミダゾール500mg、パラジウムカーボン(Pd10%)50mgを重水 (D20)

17mLに懸濁させ、密封した反応系を水素ガスで置換した後、油浴中160℃で約24時間反応させた。反応終了後、反応液をエーテルで抽出して触媒を濾過し、濾液を減圧濃縮して、重水素化された化合物500mgを得た(単離収率95%)。得られた化合物の¹H-NMR、²H-NMR及びMassスペクトルを測定して構造解析を行ったところ、得られた化合物の各水素原子の重水素化率は、下記式で示される①の位置の総水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%、②の位置の水素原子に対する重水素化率が99%。

[0124]

$$\begin{array}{c|c} H & & \\ \hline & N \\ H & & \\ H & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} 10\% Pd/C, H_2, D_2O \\ \hline & D \\ \hline & N \\ D \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} D \\ @ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} D \\ @ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} D \\ @ \\ \end{array} \\ \end{array}$$

[0125]

実施例 2~5.

下記表1に示した基質を使用した以外は実施例1と同様にして重水素化反応を行った。重水素化された各化合物の単離収率及び重水素化率を表1にまとめて示す。尚、以下、各実施例に於ける重水素化率は、実施例1と同様にして算出されたものである。

[0126]

【表1】

	反応基質	生成物	単離収率(%)	重水素化率(%)
実施例2	H	D ⁽¹⁾ N	9 9	199
	H H			299
rta-life test o				
実施例3	H N H	D ^① N D ^②	8 6	① 9 9
	H	L _N	·	291
	H H CH ₃	$D_{\widehat{\mathbb{Q}}}$ H CD_3	•	379
実施例4	H	D① N	9 2	198
i	Н	D N		294
	H₃C H	н,с н		
実施例 5	H_N	D ₀	7 2	199
	N H	B		299
	H´ '\\ CH ₃	D ₍₃ 'j' CH₃		399

[0127]

実施例6~7.

基質としてアデニンを用い、下記表 2 に示した反応条件で反応させた以外は実施例 1 と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率及び重水素化率を表 2 に併せて示す。

[0128]

[0129]

【表2】

	反応温度	反応時間	単離収率(%)	重水素化率(%)
実施例 6	110℃	2 4 時間	9 4	4 8
実施例7	140℃	4 8 時間	3 6	9 5

[0130]

但し、表 2 に於ける重水素化率は、上記化学式に於ける①及び②の総水素原子 に対する重水素化率である。

[0131]

実施例8~9.

基質としてアデノシンを用い、下記表3に示した反応条件で反応させた以外は 実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率及び重 水素化率を表3に併せて示す。

[0132]

【表3】

	反応温度	反応時間	単離収率(%)	重水素化率(%)
実施例8	110℃	4 8 時間	9 9	① 94, ② 92
実施例 9	140℃	4 8 時間	7 4	① 91, ② 91

[0134]

実施例10~12.

基質としてグアノシンを用い、下記表4に示した反応条件で反応させた以外は 実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率及び重 水素化率を表4に併せて示す。



[0136]

【表4】

	反応温度	反応時間	単離収率(%)	重水素化率(%)
実施例10	110℃	4 8 時間	9 4	①94
実施例11	140℃	4 8 時間	99	①93
実施例12	160℃	2 4 時間	9 8	①96

[0137]

実施例13~14.

基質としてチミンを用い、下記表5に示した反応条件で反応させた以外は実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率及び重水素化率を表5に併せて示す。

[0138]

[0139]

【表5】

	反応温度	反応時間	単離収率(%)	重水素化率(%)
実施例13	110℃	2 4 時間	9 6	①99,②64
実施例14	140℃	4 8 時間	6 5	①96,②94

[0140]

実施例15.

基質としてシトシンを用い、160℃で48時間反応させた以外は実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は98%、重水素化率は①96%、②96%であった。

[0141]

[0142]

実施例16.

基質としてウラシルを用い、160℃で48時間反応させた以外は実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は94%、重水素化率は①98%、②93%であった。

[0143]

[0144]

実施例 17.

基質としてウリジンを用い、160℃の密封状態で24時間反応させた以外は 実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は85 %、重水素化率は①48%、②95%であった。

[0145]

[0146]

実施例18~19.

基質としてイノシンを用い、下記表 6 に示した反応条件で反応させた以外は実施例 1 と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率及び重水素化率を表 6 に併せて示す。

[0147]

【表6】

	反応温度	反応時間	単離収率(%)	重水素化率(%)
実施例18	110℃	4 8 時間	98	①79,②84
実施例19	140℃	4 8 時間	90	①85, ② 97

[0,149]

実施例20.

基質としてヒポキサンチンを用い、110℃で48時間反応させた以外は実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は62%、①と②の総水素原子に対する重水素化率は95%であった。

[0150]

[0151]

実施例21~22.

基質として3-メチルインドールを用い、下記表7に示した反応条件で反応させた以外は実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率及び重水素化率を表7に併せて示す。

[0152]

[0153]

【表7】

	反応温度	反応時間	単離収率	重水素化率(%)
実施例21	110℃	24時間	50%	②+⑤44,③97,④0,⑥0,⑦97
実施例22	140℃	4 8 時間	82%	②+⑤53,③92,④28,⑥20,⑦81

[0154]

但し、表7中、②+⑤は、②と⑤の総水素原子に対する重水素化率を表す。

[0155]

実施例 2 3.

基質として5-メチルインドールを用い、140℃で48時間反応させた以外は 実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は65 %、重水素化率は②100%、③90%、④27%、⑤95%、⑥99%、⑦3 8%であった。 [0156]

[0157]

実施例24.

基質として7-メチルインドールを用い、140 $\mathbb C$ $\mathbb C$ $\mathbb C$ $\mathbb C$ 4 8 時間反応させた以外は実施例 1 と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は 79 %、重水素化率は296 %、395 %、95 %、5+659 %、796 %であった。

[0158]

[0159]

実施例 25.

基質として3,5-ジメチルピラゾールを用い、140 $\mathbb C$ $\mathbb C$ 48 時間反応させた以外は実施例 1 と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は55%、重水素化率は3+596%、495%であった。

[0160]

実施例26.

基質として5-メチルベンズイミダゾールを用い、140℃で48時間反応させ

た以外は実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は99%、重水素化率は②98%、④98%、⑤95%、⑥19%、⑦98%であった。

[0162]

[0163]

実施例 2 7.

基質として7-アザインドールを用い、140 $\mathbb C$ $\mathbb C$ $\mathbb C$ $\mathbb C$ 8 時間反応させた以外は実施例 $\mathbb C$ た同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は $\mathbb C$ $\mathbb C$

[0164]

[0165]

実施例28.

基質としてL-トリプトファンを用い、160 $\mathbb C$ $\mathbb C$ $\mathbb C$ $\mathbb C$ 8 時間反応させた以外は実施例 $\mathbb C$ た同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は $\mathbb C$ $\mathbb C$

[0166]



実施例29.

基質として2,3-ルチジンを用い、160℃で6時間反応させた以外は実施例1 と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は74%、①~ ⑤の総水素原子に対する重水素化率は98%であった。

[0168]

[0169]

実施例30.

基質として2-メチルイミダゾールを用い、120 \mathbb{C} で 24 時間反応させた以外は実施例 1 と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は 9 %であり、重水素化率は 19 9 %、 20 10 %であった。

[0170]

H
$$\sim$$
 CH₃ \sim CH₃ \sim CD₁ \sim CD₂ \sim CD₃ \sim

[0171]

実施例31.

重水の代わりに重メタノールを用いた以外は実施例30と同様にして重水素化 反応を行った。得られた化合物の単離収率は88%であり、重水素化率は①86 %、②9%であった。

[0172]

実施例30及び31から明らかなように、重水素化された有機溶媒も重水と同様に本発明の重水素化方法に使用できることが分かる。

[0173]

実施例32.

基質として2-メチルイミダゾールを用い、パラジウムカーボンの代わりに白金カーボン(Pt5%)を用いた以外は実施例1と同様にして重水素化反応を行った。得られた化合物の単離収率は95%であり、重水素化率は①93%、②67%であった。

[0174]

$$\begin{array}{c|c} H & N \\ \hline & N \\ H & H \end{array} \begin{array}{c} 5\% Pt/C, H_2, D_2O \\ \hline & D_{\widehat{\mathbb{Q}}} \end{array} \begin{array}{c} D \widehat{\mathbb{Q}} \\ \hline & N \\ \hline & D_{\widehat{\mathbb{Q}}} \end{array} \begin{array}{c} CD_3 \\ \hline \end{array}$$

[0175]

【発明の効果】

以上述べた如く、重水素化された溶媒中、活性化された触媒の存在下、複素環を有する化合物を密封還流下に置くという本発明の重水素化方法によれば、重水素化反応温度を、溶媒の沸点以上に保つことが出来るため、複素環を有する化合物の複素環の水素原子を、非常に効率よく重水素化することが可能となる。

また、本発明の重水素化方法は、超臨界条件或いは酸性条件で分解するような種々の複素環を有する化合物等の重水素化にも広く利用でき、複素環を有する化合物を工業的且つ効率的に重水素化し得る。

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】

効率的且つ工業的に複素環を有する化合物を重水素化する

方法を提供すること。

【解決手段】

重水素化された溶媒中、活性化された、パラジウム触媒、

白金触媒、ロジウム触媒、ルテニウム触媒、ニッケル触媒及びコバルト触媒より 選ばれる触媒の存在下、複素環を有する化合物を密封還流下に置くことを特徴と する、複素環の重水素化方法。

【選択図】

なし。

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-331594

受付番号

50201726475

書類名

特許願

担当官

第六担当上席

0095

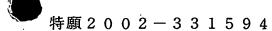
作成日

平成14年11月18日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年11月15日



出願人履歴情報

識別番号

[000252300]

1. 変更年月日

1990年 8月 7日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番2号

氏 名 和光純薬工業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.